

To:

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT** 

## NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

TORAY INDUSTRIES, INC. 2-1, Nihonbashi Muromachi 2-chome Chuo-ku Toyko 103-8666 JAPON

26 January 2000 (26.01.00)			IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 99065			International application No. – PCT/JP99/07237
The applicant is hereby notified that the Ir detailed below.	nternational B	ureau has	received the record copy of the international application as
Name(s) of the applicant(s) and State(s) for	or which they	are applic	ants:
TORAY INDUSTRIES, INC. (1 HATADA, Kenji (for US)			
International filing date	:	22 De	ecember 1999 (22.12.99)
Priority date(s) claimed	•		
Date of receipt of the record copy by the International Bureau	:	14 Ja	nuary 2000 (14.01.00)
List of designated Offices	:		•
	•		•
ATTENTION  The applicant should carefully check	k the data app	earing in t	his Notification. In case of any discrepancy between these data
The applicant should carefully check and the indications in the internation	nal application	, the appl	icant should immediately inform the International Bureau.
The applicant should carefully check and the indications in the internation	nal application i is drawn to th	i, the appli ne informa	his Notification. In case of any discrepancy between these data cant should immediately inform the International Bureau.  tion contained in the Annex, relating to:
The applicant should carefully check and the indications in the internation in addition, the applicant's attention	nal application  is drawn to the stational phase	i, the appli	icant should immediately inform the International Bureau.
The applicant should carefully check and the indications in the internation in addition, the applicant's attention  X time limits for entry into the notes and confirmation of precautionary requirements regarding priori	nal application is drawn to the national phase designations ity documents	n, the appli ne informa	icant should immediately inform the International Bureau.  tion contained in the Annex, relating to:
The applicant should carefully check and the indications in the internation in addition, the applicant's attention  X time limits for entry into the notes and confirmation of precautionary requirements regarding priori	nal application is drawn to the national phase designations ity documents	n, the appli ne informa	icant should immediately inform the International Bureau.
The applicant should carefully check and the indications in the internation in addition, the applicant's attention  X time limits for entry into the notes and confirmation of precautionary requirements regarding priori	nal application is drawn to the national phase designations ity documents	n, the appli ne informa	icant should immediately inform the International Bureau.  tion contained in the Annex, relating to:
The applicant should carefully check and the indications in the internation in addition, the applicant's attention  X time limits for entry into the notes and confirmation of precautionary requirements regarding priori	nal application is drawn to the national phase designations ity documents	n, the appli ne informa	icant should immediately inform the International Bureau.  tion contained in the Annex, relating to:
The applicant should carefully check and the indications in the internation in addition, the applicant's attention  X time limits for entry into the notes and confirmation of precautionary requirements regarding priori	nal application is drawn to the national phase designations ity documents	n, the appli ne informa	icant should immediately inform the International Bureau.  tion contained in the Annex, relating to:

Th International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

Shinji IGARASHI

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

#### INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MONTHS from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

#### **CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS**

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

#### REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.



#### REQUEST

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.

ceiving	g Office use only
International Application No.	
International Filing Date	22. 12. 99
Name of receiving Office and "P	CT International Application"

Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum) 99065 Box No. I TITLE OF INVENTION MULTILAYER FILM AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME Box No. II **APPLICANT** Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is also inventor. Telephone No. TORAY INDUSTRIES, INC. 03-3245-5648 2-1, Nihonbashi Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo Facsimile No. 103-8666 Japan 047-350-6062 Teleprinter No. J22623 State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence: Japan Japan all designated States except the United States of America the States indicated in the Supplemental Box This person is applicant the United States of America only all designated States for the purposes of: Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant 'sState (that is, country) of residence if no State This person is: of residence is indicated below.) applicant only Kenji HATADA applicant and inventor 758, Ryosenji, Ritto-cho, Kurita-gun, Shiga 520-3035 Japan inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence: Japan This person is applicant the States indicated in the Supplemental Box all designated all designated States except the United States the United States of America of America only for the purposes of: Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet. Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf agent common representative of the applicant(s) before the competent International Authorities as: Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.) Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No. Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.

Box N	lo.V	DESIGNATIO	STATES				
The following designations are flower made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):							
Regio	nal P	atent				•	
	AP	ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swaziland, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT					
	EA	A Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State					
V	EP						
		DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT					
	OA	OA OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, Cl Côte d'Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, GN Guinea, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify					
		on dotted line)			• • • •		
Natio	nal Pa	itent (if other kind of	f protection or treatment desired	, speci	ify on	dotted line):	
					LS	Lesotho	
	AM	Armenia			LT	Lithuania	
	ΑT	Austria			LU	Luxembourg	
	ΑU	Australia			LV	Latvia	
	ΑZ	Azerbaijan			MD	Republic of Moldova	
$\overline{\Box}$		•	ovina			Madagascar	
$\Box$	BB	Barbados	-	$\Box$		The former Yugoslav Republic of Macedonia	
ī	BG						
		_		_	BART		
_						Mongolia	
	BY		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			/ Malawi	
V		Canada			MX	Mexico	
	CH	and LI Switzerland	d and Liechtenstein			Norway	
V	CN	China			NZ	New Zealand	
	CU	Cuba			PL	Poland	
	$\mathbf{CZ}$	Czech Republic				Portugal	
$\Box$		•		$\overline{\Box}$		Romania	
$\overline{\Box}$				$\overline{\Box}$	RU	Russian Federation	
. 🗖					SD	Sudan	
	ES				SE	Sweden	
7		•			_	*	
=	FI				SG	Singapore	
		United Kingdom			SI	Slovenia	
	GE	Georgia	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		SK	Slovakia	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		SL		
	GM	Gambia			TJ	Tajikistan	
	GW	Guinea-Bissau			TM	Turkmenistan	
	HR	Croatia			TR	Turkey	
	HU	Hungary	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		TT	Trinidad and Tobago	
	ID	Indonesia			ŬΑ		
$\overline{\Box}$	IL				UG	Uganda	
$\overline{\Box}$	IS	Iceland		V	US	United States of America	
					U.S		
	JP	•			- 10	**************************************	
ᆜ		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Щ.		Uzbekistan	
ᆜ						Viet Nam	
	KP	Democratic People'	's Republic of Korea		YU	Yugoslavia	
					ZW	Zimbabwe	
V	KR	Republic of Korea		Che	ck-bo	xes reserved for designating States (for the purposes of	
	ΚZ	Kazakhstan		a na	tiona	xes reserved for designating States (for the purposes of patent) which have become party to the PCT after of this sheet:	
		Saint Lucia		issu	ance (	of this sheet:	
$\overline{\Box}$		Sri Lanka					
		Liberia		$\overline{\Box}$			
	LK	D.OCI IG			• • • •	·····	

Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying that designation and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

Sheet No. .....

Box No. VI PRIORITY C		Further prior	ims are indicated	in the Supplemental Box.	
Filing date	Number	Where earlier application is:			
of earlier application (day/month/year)	of earlier application	national application:	regional application:* regional Office	international application: receiving Office	
item (1)				<u> </u>	
item (2)		<del> </del>			
(2)		,			
item (3)				·	
of the earlier application(s	i) (only if the earlier app	nsmit to the International Bu lication was filed with the the receiving Office) identifi	Office which for the		
* Where the earlier application is Convention for the Protection of In	an ARIPO application, it is adustrial Property for which	mandatory to indicate in the S	Supplemental Box at least of led (Rule 4 10(b)(ii))	one country party to the Paris	
	NAL SEARCHING AU		ica (Kaie 4.70(b)(ii)). See	Supplemental Dox.	
Choice of International Search (if two or more International Sea competent to carry out the interna	rching Authorities are   se	equest to use results of ear arch has been carried out by or	lier search; reference requested from the Interna	to that search (if an earlier ational Searching Authority):	
the Authority chosen; the two-lette		ate (day/month/year)	Number	Country (or regional Office)	
ISA / E P					
This international application co			ded benefit in a constant		
the following number of sheets		nal application is accompan	iled by the item(s) mark	ed below:	
request :	3   -	signed power of attorney			
description (excluding sequence listing part) :		general power of attorney;	reference number, if any	y:	
claims :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nt explaining lack of signatu		,	
abstract :		document(s) identified in B	sox No. VI as item(s):		
drawings :	·   —	ion of international applicati	• •		
sequence listing part of description :	7. 🔲 separate	indications concerning dep	osited microorganism o	r other biological material	
	8. nucleot	ide and/or amino acid seque	nce listing in computer i	readable form	
Total number of sheets:	25 9. other (s				
Figure of the drawings which should accompany the abstract:		anguage of filing of the nternational application:	Japanese	· · ·	
	OF APPLICANT OR A	ODITA			
Next to each signature, indicate the na	me of the person signing and t	he capacity in which the person si	gns (if such capacity is not ob	rvious from reading the request).	
			• '		
		•			
TORAY INDUSTRIES, INC. Kenji HATADA					
For receiving Office use only  1. Date of actual receipt of the purported  2. Drawings:					
international application:					
timely received papers or dr	3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:				
Date of timely receipt of the corrections under PCT Artic				not received:	
International Searching Auth (if two or more are competer			al of search copy delayers in fee is paid.	d	
For International Bureau use only					
Date of receipt of the record co by the International Bureau:	py				

### 2)特許協力条約に基づいて公開された国際

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



### 

#### (43) 国際公開日 2001 年6 月28 日 (28.06.2001)

PCT

#### (10) 国際公開番号 WO 01/45930 A1

(51) 国際特許分類7:

B32B 15/08, 9/00, 27/00

(HATADA, Kenji) [JP/JP]; 〒520-3035 滋賀県栗太郡栗 東町霊仙寺758 Shiga (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP99/07237

(22) 国際出願日:

1999年12月22日(22.12.1999)

(81) 指定国 (国内): CA, CN, KR, SG, US.

(25) 国際出願の言語:

日本語

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式 会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒103-8666

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 畑田研司

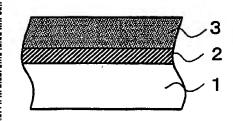
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MULTILAYERED FILM AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 多層フイルムおよびその製造方法



(57) Abstract: A multilayered film which is excellent in quality and processability and can be safely and stably produced. The film is characterized in that it comprises a substrate and, formed thereon, a polymer resin layer and a vapor-deposited film of a metal and/or a metal oxide and that at least 80 wt.% of the polymer resin layer is accounted for by a polymer of an unsaturated compound having at least two ethylene bonds and/or acetylene bonds per molecule and having neither an acrylic nor methacrylic group. The film having a vapor-deposited metal coating is usable as a packaging film having gas-barrier properties, a film for capacitors, etc.

(57) 要約:

本発明は、品質および加工性に優れ、安全かつ安定に生産できる多層フィルム を提供することを目的とする。

本発明の目的は、基材上に高分子樹脂層と、金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜とが設けられ、かつ、該高分子樹脂層が分子内に少なくとも2個以上のエチレン結合および/またはアセチレン結合を有し、かつアクリル基およびメタクリル基を持たない不飽和化合物が重合されてなる高分子を、該高分子樹脂層の80重量%以上含むことを特徴とする多層フイルムによって達成される。

本発明の多層フイルムは、ガスパリア性を有する包装用金属蒸着フイルム、コンデンサ用の金属蒸着フイルムなどとして用いることができる。



### 明細書

多層フイルムおよびその製造方法

#### 技術分野

本発明はガスバリア性を有する包装用金属蒸着フイルム、コンデンサ用の金属 蒸着フイルムなどとして用いられる多層フイルムに関するものである。

#### 背景技術

アルミニウムなどの金属、あるいはSiOェ、Al₂Oェなどの金属酸化物をポリエチレンテレフタレートフイルム、ポリプロピレンフイルムなどに蒸着した蒸着フイルムは、酸素バリア性あるいは水蒸気バリア性に優れており、食品包装用フィルムとして広く用いられている。一方これらの蒸着フイルムの欠点は、フイルムが引っ張られると金属蒸着膜や金属酸化物蒸着膜に亀裂が入り、バリア性能が低下することであり、製袋の際にフイルムが製袋機のセーラで折り曲げられながら引っぱられるため、蒸着膜に亀裂が入りガスバリア性能が低くなることが問題になっている。また金属酸化物蒸着膜の場合、金属酸化物蒸着膜上に印刷をすると印刷インクによって金属酸化物が化学変化し、バリア性能が低下することも重大な問題になっている。

これらの対策として金属または金属酸化物を蒸着したフイルムに樹脂をコーティングする方法が実用化されているが、蒸着とコーティングの2つの加工工程が必要なため製造価格が高くなり、価格的に使用される用途が限定されるという問題を抱えている。

一方米国特許 5, 4 4 0, 4 4 6 号には、シート状物上に金属蒸着膜を設け、さらに該金属蒸着膜上にアクリル単量体を蒸着した後、電子線で架橋したアクリル高分子樹脂層を設けたコンデンサ用金属蒸着フイルム、およびシート状物上に同様の方法にてアクリル高分子樹脂層を設け、次いで金属蒸着膜を設け、さらに該金属蒸着膜上に同様の方法でアクリル高分子樹脂層を設けた包装用金属蒸着フィルムが提案されている。

また、米国特許第4,842,893号、および米国特許5,032,461号には、金属を蒸着する蒸着機内において、蒸着金属膜上にアクリル(メタクリル)酸エステルを蒸発器により蒸発させて蒸着金属膜上に蒸着し、次いで電子線にて該アクリル(メタクリル)酸エステルを電子線重合し、高分子樹脂層を形成する方法が提案されている。

しかしながら米国特許 5, 4 4 0, 4 4 6 号で提案された方法には次の問題がある。

- (1) アクリル (メタクリル) 酸エステルから形成される高分子樹脂層は下部 の金属蒸着膜との密着力が弱い。さらに袋にするために行われる他のフイルムと のラミネートにおいて該高分子樹脂層上に接着剤として積層される溶融押し出し オレフィン系樹脂 (例えばLLDPEなど)、あるいは接着剤との接着力が弱く、容易に剥離してしまう。
- (2) アクリル (メタクリル) 酸エステルから形成された高分子樹脂層が積層 されたフイルムは摩擦係数が高くなり、ラミネートの際、フイルムにしわが入り、 ラミネートができない。

また、米国特許第4,842,893号、および米国特許5,032,461 号で提案された方法には次のような問題がある。

- (3) アクリル (メタクリル) 酸エステルが蒸発器内の該モノマーを霧状化する装置上で熱重合して該装置に付着し、長時間の稼働中に該装置が動かなくなる。こうなると該アクリル (メタクリル) 酸エステルが霧状化されず、液滴として加熱された蒸発器内に送られるため、蒸発器内で熱重合を起こし、蒸発器内が重合物で詰まってしまう。
- (4) アクリル酸、アクリル酸エステルあるいはメタクリル酸、メタクリル酸 エステル系モノマーは皮膚刺激および臭気が強く、取り扱いにくい問題がある。

#### 発明の開示

本発明は上記のような問題を解決し、品質および加工性に優れ、安定に生産で きる多層フイルムを提供することを目的とする。

本発明の目的は、基材上に高分子樹脂層と、金属蒸着膜および/または金属酸

化物蒸着膜とが設けられ、かつ、該高分子樹脂層が分子内に少なくとも2個以上のエチレン結合および/またはアセチレン結合を有し、かつアクリル基およびメタクリル基を持たない不飽和化合物が重合されてなる高分子を、該高分子樹脂層の80重量%以上含むことを特徴とする多層フイルムによって達成される。

また本発明の目的は、真空蒸着機内において、基材上に高分子樹脂層と金属蒸 着膜および/または金属酸化物蒸着膜とを蒸着するに際して、分子内に少なくと も2個以上のエチレン結合および/またはアセチレン結合を有し、かつアクリル 基およびメタクリル基を持たない不飽和化合物を蒸着し、次いで該不飽和化合物 にエネルギー線を照射することにより前記高分子樹脂層を形成することを特徴と する多層フイルムの製造方法によって達成される。

#### 図面の簡単な説明

第1図、第2図および第3図は、それぞれ本発明の多層フイルムの異なる構成例を示す図である。第4図は、本発明の多層フイルムを製造する装置の一例を示す概略図である。第5図は、不飽和化合物を蒸着する工程において、不飽和化合物に電圧を印加することによって不飽和化合物を霧状化する装置例の概略図である。第6図は、不飽和化合物を霧状にして蒸着する工程において、モノマー蒸発器と基材との間に電圧を印加する装置例の概略図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明の基材は、金属または金属酸化物を蒸着することができるものであれば特に限定されないが、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートなどのポリエステル、ポリアミド、ポリスチレン、ポリカーボネートなどの有機高分子樹脂からなる無延伸あるいは延伸フイルム、あるいはアルミニウム、銅などの金属からなる箔が好ましい。中でも、ポリプロピレンまたはポリエステルからなるフイルムが好適に用いられる。なお、基材表面は接着性改良などのためにコロナ放電処理、火炎処理、プラズマ処理などの表面処理、あるいは樹脂コーティング層、または溶融押し出しによる樹脂層などの積層が行われていても良い。なかでも、プラズマ処理がもっとも好ましい。

本発明の金属蒸着膜の材料としては、特に限定されないが、A1、Cu、Sn、In、Znなどの金属、あるいは2種以上の金属の混合物もしくは合金などを用いることができる。金属酸化物蒸着膜の材料としては、特に限定されないが、 $SiO_x$ 、 $A1_2O_x$ 、 $InO_x$ 、 $SnO_x$ などの金属酸化物、あるいは2種以上の金属酸化物の化合物または混合物などを用いることができる。さらに、本発明の酸化物蒸着膜とは、不完全酸化物蒸着膜をも含むものである。

蒸着膜の厚みは、フィルムの要求特性に応じ、適宜適切な厚みにすることができる。金属蒸着膜の厚みは、バリア特性、導電性および蒸着フイルムのフレキシブル性などから、 $0.01\mu$ mから $1\mu$ mが好ましい。金属酸化膜蒸着膜の厚みは、バリア性、絶縁耐電圧およびフレキシブル性などから $0.006\mu$ mから $0.5\mu$ mが好ましい。

本発明の多層フイルムの構成は、その用途に応じ、第1図に示すような基材 (1) /高分子樹脂層 (2) /金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜 (3)、もしくは第2図に示すような基材 (1) /金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜 (3) /高分子樹脂層 (2) 、あるいは第3図に示すようなこれらが多層 に積層された構成をとることができる。

例えば包装用蒸着フイルムのバリア性の向上、及び製袋におけるバリア低下を抑える目的には、基材/金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜/高分子樹脂層の順に積層された構成が好ましく、バリア性を向上する目的には、基材/高分子樹脂層/金属蒸着膜または/および金属酸化物蒸着膜の順に積層された構成が好ましい。またコンデンサ用蒸着フイルムにおいて、基材を透過してくる水分による金属蒸着膜の腐食を防止する目的、あるいはセルフヒーリング性を改良する目的には、基材/高分子樹脂層/金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜の順に、積層された構成が好ましい。耐湿性を向上させるには基材/金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜/高分子樹脂層の順に積層された構成が好ましい。また金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜/高分子樹脂の層を数十から数千層設けることにより小型の積層コンデンサを作ることができる。

なお、高分子樹脂層上に金属蒸着膜または金属酸化物蒸着膜を設ける場合は該 高分子樹脂層表面をプラズマ処理することにより、密着性を一層上げることがで

きる。

もちろん、本発明の構成はこれらに限定されるものではなく、基材の上に金属 蒸着膜、金属酸化物蒸着膜、高分子樹脂層がどのような順序で何層積層されても よい。

本発明の高分子樹脂層の厚さは、 $0.02\mu$ m以上 $1\mu$ m以下であることが好ましい。 $0.02\mu$ m未満では品質改良の効果が小さく、また $1\mu$ mを越すと金属蒸着フイルムがべとついたり、コンデンサ用蒸着フイルムでは界面分極により誘電正接が高くなる問題が生じてくる。より好ましい厚みは $0.05\mu$ m以上 $0.5\mu$ m以下である。

本発明の高分子樹脂層は、分子内に少なくとも2個以上のエチレン結合および/またはアセチレン結合を有し、かつアクリル基およびメタクリル基を持たない不飽和化合物が重合されてなる高分子を該高分子樹脂層の80重量%以上含むことが必要である。このような不飽和化合物は、アクリル系化合物またはメタクリル系化合物と比較して、真空中において熱によって容易に重合、硬化することがなく、蒸発器内で詰まりを起こしにくい。さらにエネルギー線によって容易に重合および/または架橋する特性も有しているため、安定して多層フイルムを製造することができる。

不飽和化合物としては不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸エステル、および不飽和結合を有するテルペンから選ばれた1種以上の化合物が、熱安定性が良く、かつエネルギー線により良好な重合および/または架橋をするため好ましい。なかでも天然物質より分離した不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸エステル、および不飽和結合を有するテルペンは、皮膚刺激や、好ましくない臭気が少なくいためより好ましい。中でも、乾性油、半乾性油は、エネルギー線によって重合および/または架橋反応し、高分子化することから好ましい。特にヨウ素価が100以上の不飽和化合物が、品質、加工性、生産性の点で好ましい。

なお、ここで言う"天然物質より分離"とは、天然物質より搾油あるいは抽出することはもちろん、搾油あるいは抽出された物質を用いて、さらに加水分解等の反応を行ったり、搾油あるいは抽出された物質から、さらにその成分の一部を分離したり、それらの2種以上を混合することも含む。

本発明における不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸エステル、および不飽和結合を有するテルペンとしては、例えば、これらを含む天然油脂類、あるいは天然油脂類より抽出した物質の加水分解物を挙げることができる。中でもひまし油、椰子油、大豆油、アマニ油、パーム核油、サフラワ油、桐油、トール油、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、リシノール酸、エレオステアリン酸、トリリノール酸グリセリド、トリリノレン酸グリセリド、シトラール、ミトロネラール、ミトロネロール、ネロリドール、ゲラニオール、ミルセン、リナロール、およびリモネンから選ばれた1種以上の化合物を特に好ましく挙げることができる。

なお、不飽和化合物に20重量%以下の他のラジカル重合可能な有機単量体を加えても良い。20重量%以下であれば、ペンタエリスリトールトリアクリレートなどのアクリロイル基を有する有機単量体を加えても熱重合する確率が低く、生産上問題が少ない。

本発明の多層フイルムは、高分子樹脂層と金属蒸着膜または金属酸化物蒸着膜との接着性が良好であり、また他の樹脂を積層する際、積層された樹脂あるいはラミネート用接着剤との接着性も良好であり、さらに摩擦係数も低く、金属蒸着フイルムにしわを発生させることなくラミネート加工ができる。さらに従来の積層フイルムに比べ極めて薄い、膜厚1μm以下の高分子樹脂層が積層されているにも関わらず、高分子樹脂層の架橋度が高いため、フイルムが引っ張られても金属蒸着膜や金属酸化物膜に亀裂が入らず、金属蒸着フイルムのバリア性能が低下することがない。また、水分透過性が低いため、高湿度下においても金属蒸着フィルムの蒸着膜の腐食速度が遅いなどの優れた特徴を有している。これらの優れた特性のため本発明の多層フイルムは、包装用フイルム、あるいはコンデンサ用フイルムに適している。

本発明の多層フイルムは、真空蒸着機内において、基材上に高分子樹脂層と金属蒸着膜および/または金属酸化物とを蒸着するに際して、分子内に少なくとも 2 個以上のエチレン結合および/またはアセチレン結合を有し、かつアクリル基 およびメタクリル基を持たない不飽和化合物を蒸着し、次いで該不飽和化合物に エネルギー線を照射することにより前記高分子樹脂層を形成することによって製造することができる。

本多層フイルムを製造する装置の一例の概略図である第4図を用いて本多層フィルムの製造方法の一例について具体的に説明する。真空蒸着機(4)内にて、巻き出しロール(5)より基材(1)を巻き出し、次いで該基材表面をプラズマ処理装置(6)にてプラズマ表面処理する。次いで冷却ロール(7)上にて金属蒸発源(8)より蒸発させた金属および/または金属酸化物を該表面処理した基材上に蒸着する。さらに該蒸着膜上にモノマー蒸発器(9)より蒸発させた不飽和化合物を蒸着した後、エネルギー線照射装置(10)を用い該不飽和化合物蒸着層にエネルギー線を照射して、該不飽和化合物を重合および/または架橋することによって、該不飽和化合物の重合物および/または架橋物からなる高分子樹脂層を形成し、巻き取りロール(11)に巻き取る。なお、第4図において、

(12) は基材巻き出し、巻き取り槽と蒸発源槽の真空度に差をつけるための真空仕切り板、(13) は蒸発した金属粒子が真空槽内全域に付着することを防ぐための防着板である。本概略図において真空排気装置、排気ライン、プラズマ処理装置(6)、モノマー蒸発器(9)、エネルギー線照射装置(10)などの電源ライン、モノマー蒸発器(9)のモノマー配管ライン、あるいは基材走行系のロール等は記載省略されている。

不飽和化合物を蒸着する方法は特に限定されないが、不飽和化合物を霧状にして加熱した容器壁に衝突させることにより該不飽和化合物を蒸発させ、基材上もしくは金属および/または金属酸化物蒸着膜上に蒸着する方法が好ましい。本発明で用いる不飽和化合物は真空中でも熱重合しにくいので、米国特許第4,696,719号に記載されているような超音波振動子を用いる霧状化装置を採用することも可能である。

より好ましい方法は、不飽和化合物に加電することによって霧状化した後、蒸発器内に導入し、加熱した蒸発器内壁に衝突させることにより霧状の不飽和化合物を蒸発させ、基材上へ蒸着する方法である。加電を行う方法としては、不飽和化合物を電圧を印加した加電電極に触れさせることによって加電を行う方法が好ましい。

本方法を実施するための装置の一例の概略図(第5図)を用いて具体的に説明 する。この装置は、真空壁(14)と、開口部(16)を有する蒸発器(15)

と、不飽和化合物配送管(17)と、定量ポンプ(18)と、開閉バルブ(19) と、噴霧管(20)と、電極(21)と、電源(22)とで構成されている。

真空壁(14)の(A)側は、真空に保持されており、冷却ドラム(7)上を基材1が走行している。また(B)側は大気に曝された状態である。

不飽和化合物は脱気され、貯蔵されている有機化合物供給槽(図示せず)から不飽和化合物配送管(17)を通じて、真空を保持できる定量ポンプ(18)により規定量が開閉バルブ(19)をへて噴霧管(20)に送り込まれる。噴霧管(20)には電極(21)が挿入されている。不飽和化合物は該電極(21)によって加電されることで、静電気を帯びて霧状となり、高温に保持された蒸発器(15)の内壁へと噴霧される。噴霧された不飽和化合物は加熱された該蒸発器(15)の内壁に衝突すると同時に蒸発し、蒸発器の先端の細い開口部(16)を通って基材(1)の表面に付着する。該基材(1)は冷却ドラム(7)によって冷却されているため、該基材(1)に付着した不飽和化合物は凝集し、該基材(1)の表面に不飽和化合物が蒸着され、薄膜が形成される。

噴霧管(20)は有機化合物配送管(17)および蒸発器(15)と電気的、 熱的に絶縁されており、かつ内部に不飽和化合物に電圧を加電する電極(21) が組み込まれている。該電極(21)は噴霧管(20)とは電気的に絶縁され、 また噴霧管(20)の内部では裸の金属であるが、外部では絶縁被覆が施され電 源(22)に結線され、電源(22)より電圧、電流が供給されている。

電源(22)から供給する電圧、電流は直流、交流、および直流を重畳した交流のいずれであってもよいが、一般に不飽和化合物は誘電性であるため、直流を重畳した交流が好ましい。電極(21)にかける電圧の極性は蒸発器(15)に対し正負どちらでもよく、電圧は、真空度および電極(21)と蒸発器(15)との距離に依存するが、ピーク電圧で100Vから10KV程度が好ましい。100V未満では不飽和化合物が帯びる静電気量が少なく、細かな霧状になりにくく、また10KVを越えると電極(21)と蒸発器(15)の間でアーク放電が起きやすくなり、不飽和化合物の噴霧状態が不安定になる。より好ましい電圧は300Vから6KVである。

また、上記したように電極により加電を行うことが好ましいが、電極を用いず、

噴霧管を不飽和化合物配送管、蒸発器および真空壁などのその他の機器と電気的に絶縁し、かつ噴霧管に電源より直接電圧を供給することによって不飽和化合物に加電することもできる。この場合、噴霧管にかける電圧は100Vから1KVが好ましい。100V未満では有機化合物が霧状になりにくく、また1KVを越すと噴霧管の先端の部分などと蒸発器との間でアーク放電が発生しやすくなる。より好ましい電圧は300Vから600Vである。

本発明を実施する雰囲気は、必ずしも真空中に限定されず、大気中であっても よいが、真空中の方が蒸発した不飽和化合物の平均自由工程が長く、基材表面に 均一で、薄膜の蒸着膜層を形成できることからより好ましい。

蒸発器の温度は、その内壁のすべての面が、不飽和化合物の蒸気圧が蒸発器内の圧力以上になる温度以上に加熱されていれば良い。

蒸発した不飽和化合物が装置内に拡散することにより、あるいは、基材に付着した不飽和化合物が再蒸発することにより、基材以外の装置内壁や装置内の部品に該不飽和化合物が付着して、皮膜を形成し、装置内が汚染される可能性がある。装置内に付着した不飽和化合物は装置内の駆動系の安定した動きを阻害し、ひどい場合は動きを止める可能性がある。さらに掃除に時間がかかり、生産性を悪化させるなどの問題を引き起こす可能性がある。

本問題を解決する好ましい方法は、不飽和化合物を霧状にして加熱容器壁に衝突させることにより、該不飽和化合物を蒸発させ、該加熱容器の開口部を通じて金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜上に蒸着する際、該加熱容器の開口部と金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜との間に電圧を印加しながら該不飽和化合物を蒸着する方法である。

本方法を実施するために好適な装置の一例の概略図(第6図)を用いて、本方法を具体的に説明する。なお、本発明は本装置に限定されるものではない。この装置は、真空壁(14)と、開口部(16)を有する蒸発器(15)と、不飽和化合物配送管(17)と、定量ポンプ(18)と、開閉バルブ(19)と、超音波振動子が組み込まれた噴霧管(20)と、電圧を印加するための導線(23)、(28)と、電源(24)と、基材(1)に電圧を印加するための金属ロール

(27) とで構成されている。さらに開口部は多数の微細孔、あるいは網状構造



を持った金属製の電極板(26)と、該電極板と蒸発器(15)を電気的に絶縁する絶縁板(25)と、蒸発器(15)に設けられた狭い開口口とからなっている。電極板(26)と金属ロール(27)は各々導線(23)、(28)によって電源(24)と結線され、電極板(26)と金属ロール(27)との間に電圧が印加されている。

真空壁(14)の(A)側は、真空に保持されており、冷却ドラム(7)上を基材(1)が走行している。基材(1)上の金属蒸着膜は、金属ロール(14)に接触することによって電源(11)より電圧が印加されている。なお、(B)側は大気に曝された状態である。

不飽和化合物は脱気され、貯蔵されている不飽和化合物供給槽(図示せず)か ら不飽和化合物配送管(17)を通じて、真空を保持できる定量ポンプ(18) により規定量が開閉バルブ(19)をへて噴霧管(20)に送り込まれる。噴霧 管(20)には超音波振動子が組み込まれており、噴霧管内の振動子(ホーン) に触れた不飽和化合物は、振動子の超音波振動によって霧状になって、高温に保 持された蒸発器(15)の内壁へと噴霧される(第6図では超音波電源および超 音波振動発生装置は図示せず。超音波振動子の詳細は図示せず。)。噴霧された 不飽和化合物は、加熱された該蒸発器 (15) の内壁に衝突すると同時に蒸発し、 蒸発器の先端の開口部(16)を通って蒸着機内空間に放出される。このとき開 口部の電極板(26)と基材(1)の間に電圧が印加されているため該蒸気が帯 電し、さらに開口部(16)と基材(1)間の電界に導かれ、基材(1)の表面 に静電気力によって付着する。該基材(1)は冷却ドラム(7)によって冷却さ れているため、該基材(1)に付着した不飽和化合物は容易に凝集し、該基材 (1) の表面に不飽和化合物の薄膜が形成される。また基材に付着した不飽和化 合物は基材と静電気力で付着しているため、付着した有機化合物が再蒸発する確 率は低い。

なお電圧は蒸発器(15)に直接印加することもできる。このときは蒸発器 (15)の開口口に多数の微細孔を設けるか、網状構造などにすることが好ましい。

電源(24)から供給する電圧、電流は直流、交流、および直流を重畳した交

流のいずれであってもよいが、一般に不飽和化合物は誘電性であるため、直流を重畳した交流が好ましい。電圧は、真空度および基材(1)と蒸発器(15)との距離に依存するが、ピーク電圧で50Vから10KV程度が好ましい。50V未満では不飽和化合物蒸気が帯びる帯電量が少なく、不飽和化合物蒸気が基材以外の蒸着機内空間に拡散しやすくなる。また10KVを越えると基材あるいは蒸着機内の金属部品と開口部(16)または金属ロール(27)との間でアーク放電が起きやすくなり、不飽和化合物の付着状態が不安定になる。より好ましい電圧は100Vから3KVである。

本発明で言うエネルギー線とは紫外線、電子線、イオン粒子、 $\alpha$ 線、 $\beta$ 線、 $\gamma$ 線、励起原子、励起分子、プラズマなどを指す。特にエネルギー線が、紫外線、イオン化した原子、イオン化した分子などのイオン、励起原子、または励起分子からなる群から選ばれた 1 種以上のエネルギー線であることが好ましい。これらのエネルギー線は、酸素原子を含む分子からなるガス、あるいは他のガスとの混合ガスを用いたプラズマ中に存在するので、エネルギー線として酸素原子を含む気体のプラズマを用いることも好ましい。通常プラズマ中のイオンや、励起ガス粒子は不飽和化合物層深くには進入できないが、本発明では不飽和化合物層の厚みが薄いので、不飽和化合物層全てを重合および/または架橋できる。

アクリル (メタクリル) 系モノマーを用いた場合、酸素はラジカルの捕獲剤になり、重合を阻害することが知られているが、本発明の不飽和化合物は酸素によって重合および/または架橋できるので、酸素ガスプラズマは、より適したエネルギー線となりうる。

以下、実施例にて本発明を詳述するが、本発明は本実施例に限定されるものではない。

#### (実施例1)

厚み $18\mu$ mの表面処理を行った二軸延伸ポリプロピレンフイルム(東レ(株)製:製品名:"トレファン")に、 $5\times10^{-3}$ Paに排気した真空蒸着機内で、アルミニウムを吸光度OD2.3になるよう蒸着した。次いで200Cに加熱したモノマー蒸発器の中に超音波振動子によって霧状化したリノレン酸を供給し、蒸発したリノレン酸を、蒸発器に設けられたスリットを通して、前記アルミニウ

ム蒸着膜上に蒸着した。蒸着されたリノレン酸層の膜厚が 0.06 μmになるように超音波振動子に供給するリノレン酸量を制御した。

次いでエネルギー線照射装置の箱形のアノード電極の内部にAェガスと酸素の混合ガス(酸素ガス濃度:30mol%)を供給した。該アノード電極の内部には、カソード電極が、アノード電極から絶縁されて設置されている。該カソード電極に、-10KVの高電圧を印加して箱形のアノード電極内にグロー放電を生じさせ、プラズマを形成した。該プラズマ中の高エネルギー電子、Aェイオンおよび酸素ガスの一部を電界によって加速し、アノード電極に設けたスリットを通して、前記アルミニウム蒸着フイルム上のリノレン酸層に照射することにより、リノレン酸を重合させて、膜厚 $0.06\mu$ mの高分子樹脂層を得た。本操作は長さ21000mのフイルムロールを用い、蒸着速度500m/minで連続的に行った。約45分間安定して蒸着でき、ほぼフイルムロール全長に相当する多層フイルムが得られた。

得られた多層フイルムにLLDPE樹脂(線状低密度ポリエチレン)を溶融押し出し積層すると共にCPPフイルム(未延伸ポリプロピレンフイルム)とラミネートした。ラミネート加工性、該ラミネートフイルムの接着性、酸素バリア性、および引っ張り試験機で6%引っ張った後のフイルムの酸素バリア性を調べた。

フイルムの製造性、ラミネート加工性、接着性共に良好であり、酸素バリア性 (初期値) も 3.  $0 \text{ ml/m}^2 \cdot \text{day}$ と高いバリア性を示した。また 6 % 延伸後の酸素バリア性も 3.  $0 \text{ ml/m}^2 \cdot \text{day}$ であり、耐久性も良好であった。

なお、ラミネート加工性、接着性および酸素パリア性の測定、評価方法は以下 のとおりである。

#### (1) ラミネート加工性

Tダイを用い290℃の温度で溶融押出したLLDPEにて前記多層フイルムとCPPフイルムをラミネートした。構成は基材フイルム/金属蒸着膜/高分子樹脂層/LLDPE樹脂/CPPフイルムとなる。

#### (2)接着性

上記のラミネート加工フイルムを15mm幅に切断し、基材フイルムとCPP フイルムの間の接着力をT剥離法で測定した。接着力が1.18N(120gf)

以上ある場合を接着力良好とした。

#### (3)酸素バリア性

測定装置として、MOCON-Oxygen Transmission Analysis System社のOX-TRAN 2 /20を用い、22.8℃、0%RHの条件下で、多層フイルムの酸素透過率を測定した。また多層フイルムを引っ張り試験機にて6%または10%引き延ばした後の酸素透過率を測定し、フイルムが引き延ばされた際の酸素バリア性の変化を調べた。

#### (比較例1)

不飽和化合物としてリノレン酸に代えてテトラエチレングリコールジアクリレートを用いた以外は実施例1と同様にして、多層フィルムを作成し、評価した。

蒸着開始後10分後に超音波振動子の動きが止まったので、蒸着を中止した。 真空蒸着機を開放し、モノマー蒸発器を調べたところ、モノマー蒸発器の内部に 重合物が堆積していた。

また、ラミネート加工時にフィルムにしわが発生し、ラミネート加工性も不良であり、接着性も不良であった。酸素バリア性は、初期値は1.  $5 \text{ ml/m}^2 \cdot \text{day}$ 、 6%延伸後1.  $5 \text{ ml/m}^2 \cdot \text{day}$ と良好であった。

酸素バリア性は優れているものの、製造性およびラミネート加工性が悪く、実 用化が困難である。

#### (比較例2)

不飽和化合物の蒸着を行わなかった以外は実施例 1 と同様にして、多層フィルムを作成し、評価した。

製造性、ラミネート加工性および接着性は良好であり、酸素バリア性も初期値は  $7.5 \text{ ml/m}^2 \cdot \text{day}$ と比較的良好であったが、6%延伸後の酸素バリア性は、 $30 \text{ ml/m}^2 \cdot \text{day}$ と大きく悪化した。

#### (実施例2)

厚み  $12 \mu m$  の表面処理を行った二軸延伸ポリエステルフイルム(東レ(株)製:製品名:"ルミラー")に、 $5 \times 10^{-3}$  Paに排気した真空蒸着機内で、アルミニウムを吸光度 OD 2. 3になるよう蒸着した。次いで、300 ℃に加熱したモノマー蒸発器の中に超音波振動子によって霧状化した大豆油(ヨウ素価:13



4) を供給し、蒸発した該大豆油を該モノマー蒸発器に設けられたスリットを通して、前記アルミニウム蒸着膜上に蒸着した。蒸着された大豆油層の膜厚が 0.06μmになるように超音波振動子に供給する大豆油量を制御した。

次いで、エネルギー線照射装置の箱形の接地電極の内部にArガスと酸素ガスの混合ガス(酸素ガス濃度:30mol%)を供給した。該接地電極の内部には、高電圧印加電極が、該接地電極から絶縁されて設置されている。該高電圧印加電極に、ピーク電圧600Vの高周波電圧を印加して、箱形の接地電極内にグロー放電を生じさせ、プラズマを形成した。該接地電極に設けたスリットを通して、プラズマの一部を導き出し、前記アルミニウム蒸着フイルム上の大豆油層に照射することにより、大豆油を重合させて、膜厚0.06 $\mu$ mの高分子樹脂層を得た。本操作は長さ21000mのフイルムロールを用い、蒸着速度500m/minで連続的に行った。

このようにして作られた多層フイルムは製造性、ラミネート加工性共に良好であり、接着性および酸素バリア性(初期:  $0.2m1/m^2 \cdot day$ 、6%延伸後:  $0.2m1/m^2 \cdot day$ )も良好であった。

#### (実施例3)

実施例1で用いたのと同じポリプロピレンフイルムを基材として用い、該フイルムの表面を蒸着機内で $CO_2$ と $A_1$ からなる混合ガス( $CO_2$ ガス含有量  $6_1$ 0 moll%)を用いてプラズマ処理した。次いで、プラズマ処理したフイルム表面に実施例1と同様にアルミニウムを蒸着した(OD:2.4)後、不飽和化合物としてアマニ油(102 molly mo

#### (実施例4)

実施例3と同様にプラズマ処理したポリプロピレンフイルム上に、不飽和化合物としてキリ油(ヨウ素価:170)とリノール酸の混合物(リノール酸含有量:35重量%)を用い、実施例1と同様にして膜厚0.08μmの高分子樹脂層

を設けた。次いで、該高分子樹脂層上に膜厚 $0.01\mu$ mの酸化アルミニウムの金属酸化物膜を蒸着した。得られた多層フイルムはラミネート加工性、接着性共に良好であり、酸素バリアは初期値、6%延伸後共に $5.0ml/m^2$ ·dayと良好なバリア性を示し、かつ透明性もすぐれていた。

#### 産業上の利用の可能性

本発明により、安定した製造が可能であり、かつラミネート加工性、ガスバリア性などの品質に優れた多層フイルムを提供できる。

本発明の多層フイルムは、ガスパリア性を有する包装用金属蒸着フイルム、コンデンサ用の金属蒸着フイルムなどとして用いることができる。

#### 請求の範囲

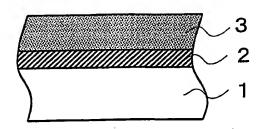
- 1. 基材上に高分子樹脂層と、金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜とが設けられ、かつ、該高分子樹脂層が分子内に少なくとも2個以上のエチレン結合および/またはアセチレン結合を有し、かつアクリル基およびメタクリル基を持たない不飽和化合物が重合されてなる高分子を、該高分子樹脂層の80重量%以上含むことを特徴とする多層フイルム。
- 2. 基材上に、高分子樹脂層と、金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜とが、この順に設けられた請求項1記載の多層フイルム。
- 3. 基材上に、金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜と、高分子樹脂層とが、この順に設けられた請求項1記載の多層フイルム。
- 4. 高分子樹脂層の厚みが 0. 0 2 μ m以上 1 μ m以下である請求項 1 記載の 多層フイルム。
- 5. 高分子樹脂層の厚みが 0. 0 5 μ m以上 0. 5 μ m以下である請求項 4 記載の多層フイルム。
- 6. 不飽和化合物が不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸エステル、および不飽和結合を有するテルペンから選ばれた1種以上の化合物である請求項1記載の多層フイルム。
- 7. 不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸エステル、および不飽和結合を有するテルペンが天然物質より分離した化合物である請求項6記載の多層フイルム。
- 8. 不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸エステル、および不飽和結合を有するテルペンが乾性油、半乾性油およびそれらの加水分解物より選ばれたもの、またはその成分の一部、あるいはそれらの混合物である請求項7記載の多層フイルム。
- 9. 乾性油、または半乾性油がヨウ素価100以上の化合物であることを特徴とする請求項8記載の多層フイルム。
- 10. 不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸エステル、および不飽和結合を有するテルペンがひまし油、椰子油、大豆油、アマニ油、パーム核油、サフラワ油、桐油、トール油、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、リシノール酸、エレオステアリン酸、トリリノール酸グリセリド、トリリノレン酸グリセリド、シトラール、

ミトロネラール、ミトロネロール、ネロリドール、ゲラニオール、ミルセン、リナロール、およびリモネンから選ばれた1種以上の化合物である請求項6記載の 多層フイルム。

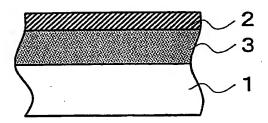
- 11. 包装用蒸着フイルム、またはコンデンサ用蒸着フイルムとして使用される請求項1記載の多層フイルム。
- 12. 真空蒸着機内において、基材上に高分子樹脂層と金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜とを蒸着するに際して、分子内に少なくとも2個以上のエチレン結合および/またはアセチレン結合を有し、かつアクリル基およびメタクリル基を持たない不飽和化合物を蒸着し、次いで該不飽和化合物にエネルギー線を照射することにより前記高分子樹脂層を形成することを特徴とする多層フイルムの製造方法。
- 13. 基材上に金属および/または金属酸化物を蒸着し、次いで該金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜上に前記不飽和化合物を蒸着し、次いで該不飽和化合物にエネルギー線を照射することにより高分子樹脂層を形成する請求項12記載の多層フイルムの製造方法。
- 14. 基材上に前記不飽和化合物を蒸着し、次いで該不飽和化合物にエネルギー線を照射することにより高分子樹脂層を形成し、該高分子樹脂層上に金属および/または金属酸化物を蒸着する請求項12記載の多層フイルムの製造方法。
- 15. 基材表面をあらかじめプラズマ処理する請求項12記載の多層フイルムの製造方法。
- 16. エネルギー線が紫外線、イオン、励起原子、および励起分子からなる群から選ばれた1種以上のエネルギー線である請求項12記載の多層フイルムの製造方法。
- 17. エネルギー線が酸素原子を含む気体のプラズマである請求項12記載の多層フイルムの製造方法。
- 18. 不飽和化合物を蒸着する際、不飽和化合物を霧状にして加熱容器壁に衝突させることにより、該不飽和化合物を蒸発させ、基材上、あるいは金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜上に蒸着する請求項12記載の多層フイルムの製造方法。

- 19. 不飽和化合物に電圧を印加することによって該化合物を霧状にする請求項18記載の多層フイルムの製造方法。
- 20. 不飽和化合物を霧状にして加熱容器壁に衝突させることにより、該不飽和化合物を蒸発させ、該加熱容器の開口部を通じて金属蒸着膜および/または金属酸化物蒸着膜上に蒸着する際、該加熱容器の開口部と金属蒸着膜、および/または金属酸化物蒸着膜との間に電圧を印加しながら該不飽和化合物を蒸着する請求項18記載の多層フイルムの製造方法。

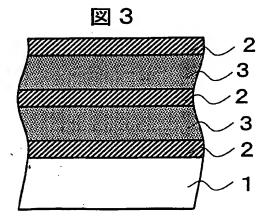




第2図

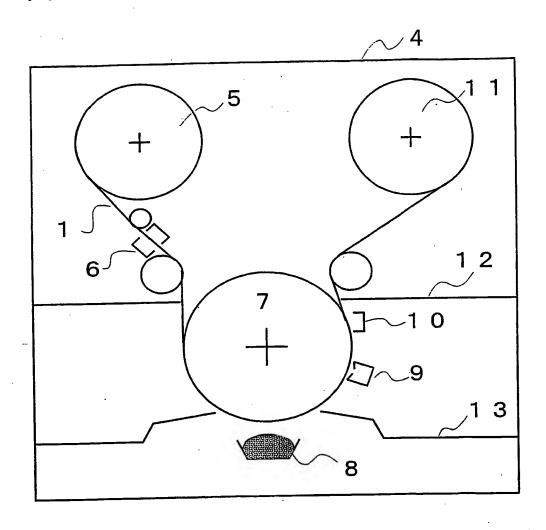


第3図





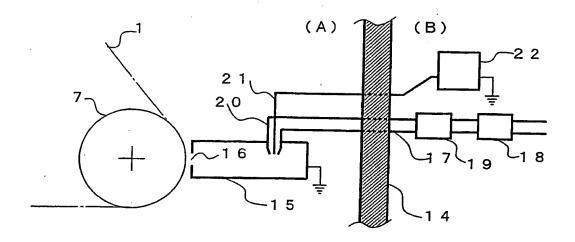
## 第4図



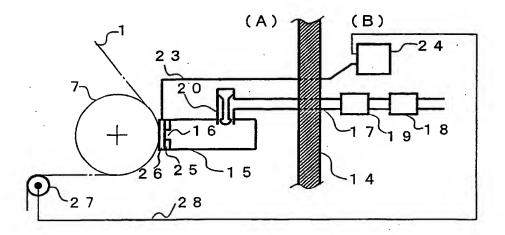




## 第5図



## 第6図







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> B32B15/08, B32B9/00, B32B27/00					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum de	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)				
1110.	Int.Cl <sup>7</sup> B32B15/08, B32B9/00, B32B27/00				
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) WPI					
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· <u></u>		
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
А					
A	JP, 7-34220, A (Dainippon Prin 03 February, 1995 (03.02.95), Full text (Family: none)	ting Co., Ltd.),	1-20		
		·	·		
		·	·		
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search 27 March, 2000 (27.03.00)  Date of mailing of the international search report 04 April, 2000 (04.04.00)					
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer			
Facsimile No	o.	Telephone No.			





#### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/07237

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> B32B15/08, B32B9/00, B32B27/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 B32B15/08, B32B9/00, B32B27/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1999年

日本国実用新案登録公報

1996-1999年

日本国登録実用新案公報

1994-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

WP I

C. 関連する	5と認められる文献			
引用文献の		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
A	JP, 61-258333, A(富士写真フィルム株式会社), 15.11月.1986(15.11.86), 全文献(ファミリーなし)	1-20		
A	JP, 7-34220, A (大日本印刷株式会社), 3. 2月. 1 995 (03. 02. 95), 全文献 (ファミリーなし)	1-20		
□ C畑の結束にも立献が列送されている □ パテントファミリーに関する別紙を参照。				

#### □ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ バテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

27. 03. 00

国際調査報告の発送日

04 04.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 鴨野研一 4S 7148

電話番号 03-3581-1101 内線 6881

